

## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1 บทนำต้นเรื่อง

ในปี 1951 ได้มีการสังเคราะห์บล็อกโพลิเมอร์ที่รู้จักในชื่อ Pluronic โดย Wyandotte Chemicals Corporation คือบล็อกโพลิเมอร์ชนิด  $E_mP_nE_m$  เป็นการรวมกันของส่วนที่ละลายน้ำได้ (hydrophilic part) คือ poly(oxyethylene)(OCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>) เอียนแทนด้วย E กับส่วนที่ไม่ละลายน้ำ (hydrophobic part) คือ poly(oxypropylene)(OCH<sub>2</sub>CH(CH<sub>3</sub>) เอียนแทนด้วย P เมื่อ m และ n คือหน่วยที่ซ้ำกัน (repeating unit) พอลิเมอร์ที่สังเคราะห์ได้มีสมบัติเป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุ (nonionic surfactant) ต่อมาในปี 1955 บริษัทเดียวกัน ได้สังเคราะห์บล็อกโพลิเมอร์ชนิด  $E_mB_nE_m$  ส่วนที่ไม่ละลายน้ำ คือ poly(oxybutylene)(OCH<sub>2</sub>CH(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>) เอียนแทนด้วย B แต่พอลิเมอร์ที่สังเคราะห์ได้ส่วนใหญ่จะใช้ในงานวิจัย ไม่ใช่เพื่อการค้า และในปี 1992 Dow Chemical Company ได้สังเคราะห์ไดบล็อก (diblock)  $E_mB_n$  และ ไตรบล็อก(triblock)  $E_mB_nE_m$  เพื่อการค้า และได้มีการศึกษาสมบัติของบล็อกโพลิเมอร์กันอย่างแพร่หลาย Szymanowski และคณะศึกษาสมบัติของ E/B โพลิเมอร์ ทั้งไดบล็อกและไตรบล็อก นอกรากนี้ในการสังเคราะห์บล็อกโพลิเมอร์ชนิดนี้ จะสังเคราะห์ผ่านปฏิกิริยา anionic polymerization ในการสังเคราะห์บล็อกโพลิเมอร์โดยใช้ alkylene oxide เริ่มได้รับความสนใจในมหาวิทยาลัย Manchester ในปี 1950 เป็นต้นมา โดย Gee และคณะได้ศึกษาเกี่ยวกับกลไกของปฏิกิริยา anionic polymerization ของ propylene oxide และได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายในเวลาต่อมา โดยส่วนใหญ่จะศึกษาผลของโครงสร้าง (EP, PEP และ EPE) และความยาวของบล็อก งานวิจัยของมหาวิทยาลัย Manchester ได้เตรียม E/B บล็อกโพลิเมอร์และศึกษาการรวมกัน (self-assembly) ในสารละลายและศึกษาผลของโครงสร้าง (EB, EBE, BEB และ cyclo-BE) (Booth, 2000)

ซิลิกาที่มีรูพรุนขนาดมีไซค์ คือ ซิลิกาที่มีรูพรุนขนาด 2-50 นาโนเมตร มีการสังเคราะห์ครั้งแรกในปี 1992 โดย Mobil และคณะ เป็นผู้ริเริ่มการสังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุนขนาดมีไซค์ (mesoporous silica) โดยใช้สารลดแรงตึงผิวชนิดที่มีประจุบวก (cationic surfactant) คือ cetyltrimethylammonium bromide ( $[C_{16}H_{33}N^+(CH_3)_3]Br^-$ , CTAB) เป็นแม่แบบ

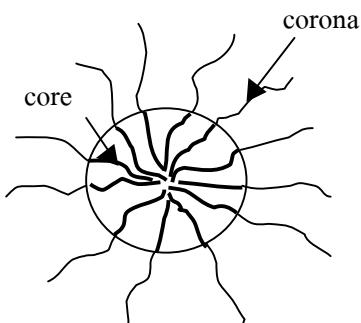
จากการคืนพบดังกล่าว ทำให้ซิลิกาที่มีรูพรุนขนาดมีไซค์ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบันและได้มีการสังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุนขนาดมีไซค์กันอย่างแพร่หลาย เนื่อง

จากสามารถนำมาระบุต์ใช้ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการแยก (separation) ใช้เป็นเฟสอิฐกันที่ (stationary phase) ในเครื่องแยกของเหลวสมรรถนะสูง (high performance liquid chromatography, HPLC) (Ma et al, 2003) ด้านตัวเร่งปฏิกิริยา (catalysts) ใช้เป็นสารสำหรับให้ตัวเร่งปฏิกิริยาขึ้น (James, 2003) ใช้เป็นสารแม่แบบในการสังเคราะห์คาร์บอนนาโนทิวบ์ (Shin et al, 2001) ด้านการแพทย์ใช้เป็นวัสดุควบคุมการปล่อยยาเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย (Xue et al, 2004) งานด้านตรวจสอบแก๊สพิษหรือความชื้น (Bearzotti et al, 2004) และงานด้านไฟฟ้านีองจากมีค่า dielectric constant ต่ำ (Yu et al, 2004) เป็นต้น

สารลดแรงตึงผิวมีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุนขนาดมีໂไซ เนื่องจากมีผลต่อโครงสร้างและขนาดรูพรุนของซิลิกา สารลดแรงตึงผิวนิยมใช้เป็นแม่แบบ เช่น สารลดแรงตึงผิวนิดที่มีประจุบวก เช่น CTAB และสารลดแรงตึงผิวนิดที่ไม่มีประจุ (non-ionic surfactant) เช่น ไตรบลีอ็อกโโคโพลิเมอร์ชนิด  $E_mP_nE_m$  ไคลบลีอ็อกโโคโพลิเมอร์ชนิด  $E_mB_n$  และ ไตรบลีอ็อกโโคโพลิเมอร์ชนิด  $E_mB_nE_m$  (Tattershall et al, 2001; Yu et al, 2003.)

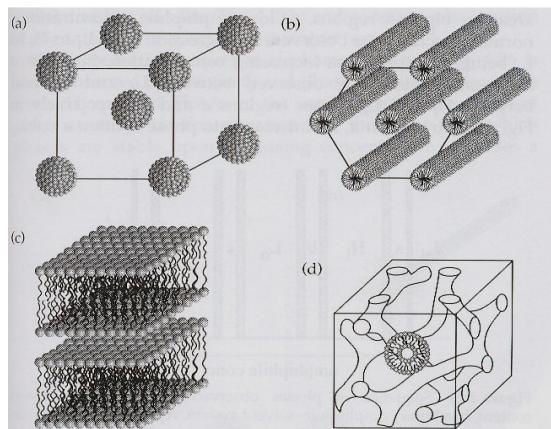
นอกจากนี้พบว่าอุณหภูมิ การกวนสารละลาย ชนิดของเกลือ ความเป็นกรด และอัตราส่วนของสารในการสังเคราะห์ มีผลต่อโครงสร้างและขนาดรูพรุนของซิลิกาเช่นกัน (Yu et al, 2004)

ในการสังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุนนิยมใช้สารลดแรงตึงผิวเป็นแม่แบบเนื่องจาก เมื่อสารลดแรงตึงผิวละลายน้ำ และมีความเข้มข้นของสารละลายเท่ากับหรือมากกว่าค่าความเข้มข้น วิกฤตของไไมเซลล์ (critical micelle concentration, cmc) โดยกลุ่มของสารลดแรงตึงผิวจะรวมตัวเกิดเป็นไไมเซลล์ โดยไไมเซลล์จะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนใจกลาง (core) ของไไมเซลล์ ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่ละลายน้ำ และส่วนรอบนอก (corona) ของไไมเซลล์ ซึ่งเป็นส่วนที่สามารถละลายน้ำได้ ดังแสดงในภาพประกอบที่ 1.1



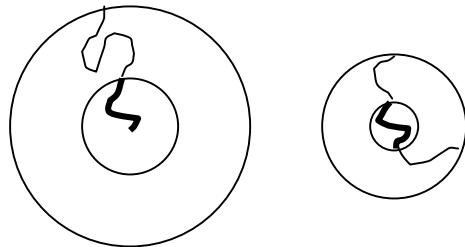
ภาพประกอบที่ 1.1 โครงสร้างของไไมเซลล์ทรงกลม

ไมเมเซลล์ที่เกิดขึ้นในสารละลายนี้ไม่เป็นระเบียบ แต่ที่ความเข้มข้นสูงขึ้นมากกว่าค่า cmc ไมเมเซลล์จะรวมกลุ่มกันอย่างมีระเบียบ นั่นคือ ค่าความเข้มข้นวิกฤตของการเกิดเจล (critical gel concentration, cgc) สารลดแรงตึงผิวจะรวมตัวกันเกิดเป็นโครงสร้างแบบต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับค่า  $m$  และ  $n$  เช่น body-centered cubic (bcc), face-centered cubic (fcc), hexagonal, lamellar และ bicontinuous cubic ดังแสดงในภาพประกอบที่ 1.2



ภาพประกอบที่ 1.2 โครงสร้างแบบต่างๆ ของไมเมเซลล์ (a) body-centered cubic (bcc) ,  
(b) hexagonal , (c) lamellar , (d) bicontinuous cubic  
(Hamley, 2000)

สำหรับบล็อกโโคพอลิเมอร์ ที่มีส่วน  $B_n$  ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่ชอบน้ำ yaw เท่ากันแต่มีโครงสร้างต่างกัน ก็อ  $E_m B_n$  และ  $E_m B_n E_m$  ขนาด core ของไมเมเซลล์ที่ได้จะต่างกัน โดย  $E_m B_n$  จะมีขนาด core ของไมเมเซลล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า  $E_m B_n E_m$  เนื่องจากในการเกิดไมเมเซลล์ของ  $E_m B_n E_m$  ส่วน  $E_m$  ซึ่งเป็นส่วนที่ชอบน้ำ ทึ้งสองส่วนของ  $E_m B_n E_m$  ของจะอยู่บริเวณส่วน corona ของไมเมเซลล์ ซึ่งทำให้ความyawของส่วน  $B_n$  ลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง จึงส่งผลให้บล็อกโโคพอลิเมอร์ชนิด  $E_m B_n E_m$  มีขนาด core ของไมเมเซลล์เป็นครึ่งหนึ่งของ  $E_m B_n$  ดังแสดงในภาพประกอบที่ 1.3 โดยขนาด core ของไมเมเซลล์จะมีขนาดเท่ากับขนาด core ของรูปรุนของชิลิกา

$E_m B_n$  $E_m B_n E_m$ 

ภาพประกอบที่ 1.3 การเกิดไไมเซลล์ที่แตกต่างกันของ  $E_m B_n$  และ  $E_m B_n E_m$

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงใช้บล็อกโโคพอลิเมอร์ ซึ่งเป็นสารลดแรงตึงผิวนิดไม่มีประจุเป็นแม่แบบในการสังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุนขนาดมีไซ (mesoporous silica) โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของโครงสร้างและขนาดของบล็อกโโคพอลิเมอร์ ที่มีผลต่อซิลิกาที่สังเคราะห์ได้ โดยบล็อกโโคพอลิเมอร์ที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือ บล็อกโโคพอลิเมอร์ชนิดไดบล็อกโโคพอลิเมอร์ คือ  $E_m B_n$  และไตรบล็อกโโคพอลิเมอร์ คือ  $E_m B_n E_m$  และ  $E_m P_n E_m$  และใช้สารลดแรงตึงผิวนิดที่มีประจุบวก คือ CTAB และนอกจากนี้ยังศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อโครงสร้างและขนาดรูพรุนของซิลิกา เช่น ระยะเวลาในการกรานสารละลาย ความเข้มข้นของกรด และอัตราส่วนของสารในการสังเคราะห์

ในการสังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุนขนาดมีไซ จะต้องมีสารที่เป็นแหล่งให้ซิลิกาโดยสารที่เป็นแหล่งให้ซิลิกามีหลายชนิด เช่น tetramethyl orthosilicate (TMOS), tetraethyl orthosilicate (TEOS), tetrapropyl orthosilicate (TPOS), tetrabutyl orthosilicate (TBOS) และ sodium metasilicate ( $Na_2SiO_3 \cdot 9H_2O$ ) เป็นต้น ในการเลือกใช้แหล่งให้ซิลิกาจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้งาน ในงานวิจัยนี้ใช้ TEOS เป็นแหล่งให้ซิลิกา

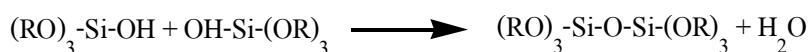
สารที่เป็นแหล่งให้ซิลิกาจะเกิดปฏิกิริยาไฮโดรโลซิสและความแน่นโดยมีกรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ตามลำดับดังปฏิกิริยาต่อไปนี้

## ปฏิกิริยาไฮโดร ilaซิส



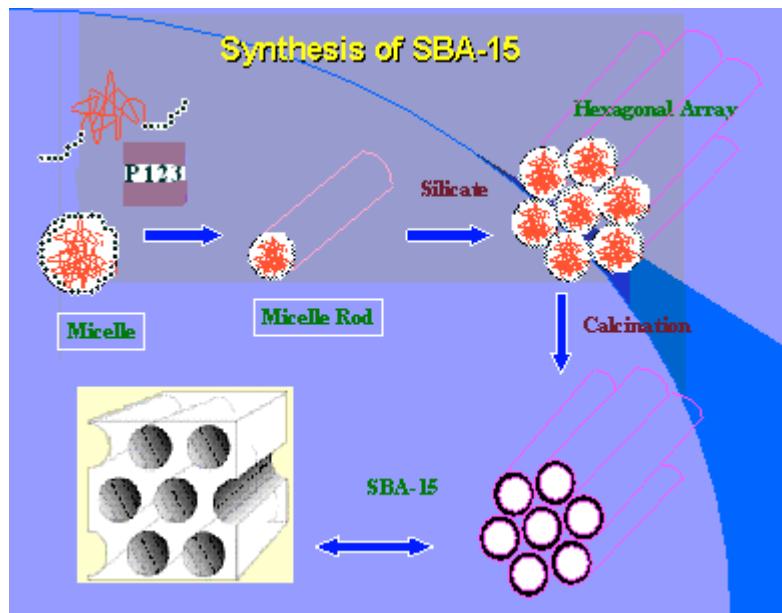
เช่น OR = OCH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> และ OCH<sub>3</sub> เป็นต้น

## ปฏิกิริยาความแน่น



ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเกิดปฏิกิริยาไฮโดร ilaซิสและความแน่นของเหลวให้ซิลิกาจะเกิดการรวมกัน (cooperative assembly) กับ ไมเซลล์ของสารลดแรงตึงผิว ทำให้โครงสร้างของซิลิกาที่ได้จะมีลักษณะคล้ายกับโครงสร้างของ ไมเซลล์ที่เกิดขึ้นในสารละลายเข้มข้น หลังจากนั้นเพาสารลดแรงตึงผิวออกที่อุณหภูมิสูง (calcination) จะ ได้ซิลิกาที่มีรูพรุนเกิดขึ้น

จากภาพประกอบ 1.4 เมื่อสารละลายที่ประกอบด้วยโนเมกุลของ P123 มีความเข้มข้นมากกว่าหรือเท่ากับค่า cmc โนเมกุลของ P123 จะรวมตัวกันเกิดเป็น ไมเซลล์ทรงกลม และเมื่อความเข้มข้นของสารละลายสูงขึ้น ไมเซลล์จะจัดเรียงตัวเป็นแบบแท่งและรวมตัวเกิดเป็นโครงสร้างแบบ hexagonal หลังจากนั้นเติมสารที่เป็นเหลวให้ซิลิกา โดยสารที่เป็นเหลวให้ซิลิกาจะเกิดปฏิกิริยาไฮโดร ilaซิสและความแน่นกับ ไมเซลล์ทำให้โครงสร้างของซิลิกาที่ได้มีโครงสร้างแบบ hexagonal คล้ายกับโครงสร้างของ ไมเซลล์ หลังจากนั้นเพาที่อุณหภูมิสูงเพื่อกำจัดเอา P123 ออก จะได้ซิลิกาที่โครงสร้างแบบ hexagonal เกิดขึ้น



ภาพประกอบที่ 1.4 การสังเคราะห์ซิลิกาโดยใช้ P123 ( $E_{20}P_{70}E_{20}$ ) เป็นแม่แบบ  
([www.alpha.che.uc.edu](http://www.alpha.che.uc.edu))

## 1.2 ตรวจสอบสาร

### 1.2.1 พอลิเมอร์ (polymer)

คำว่า polymer มาจากคำว่า กีร์สองค์ คือ poly แปลว่า หลายๆหรือมาก และ mer แปลว่า หน่วยหรือส่วน ดังนั้นพอลิเมอร์จึงเป็นสารที่มีโมเลกุลใหญ่มาก และโมเลกุลเหล่านี้ประกอบด้วยหน่วยที่ซ้ำกัน (repeating unit) เป็นจำนวนมาก

พอลิเมอร์แบ่งตามลักษณะการจัดตัวของโมโนเมอร์ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ

**1.2.1.1. ไอโอมพอลิเมอร์ (homopolymer)** ในสายโซ่โมเลกุลประกอบด้วยโมโนเมอร์ชนิดเดียวเท่านั้น เช่น ถ้าโมโนเมอร์เป็น A สายโซ่โมเลกุลจะเป็น



**1.2.1.2. โคพอลิเมอร์ (copolymer)** ในสายโซ่โมเลกุลประกอบด้วยหน่วยที่ซ้ำกัน (repeating unit) ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป โคพอลิเมอร์สามารถแบ่งได้ 4 แบบตามลักษณะการจัดเรียงตัวของหน่วยที่ซ้ำกัน คือ

(i) **โคพอลิเมอร์แบบสลับ (alternating copolymer)** เช่น เมื่อ A และ B เป็นหน่วยที่ซ้ำกัน ในสายโซ่จะประกอบด้วย A และ B สลับกันไปอย่างเป็นระเบียบ



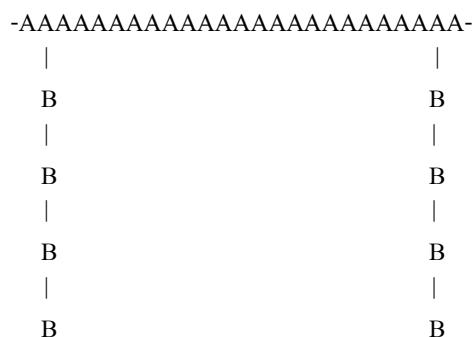
(ii) โคโพลิเมอร์แบบสุ่ม (random copolymer) เช่น เมื่อ A และ B เป็นหน่วยที่ซ้ำกัน ในสายโซ่จะประกอบด้วย A และ B ปะปนกันไปอย่างไม่เป็นระเบียบ



(iii) โคโพลิเมอร์แบบบล็อก (block copolymer) ในสายโซ่ไม่เลกุลประกอบด้วยหน่วยที่ซ้ำกัน 2 ชนิด แต่ละชนิดจะอยู่กันเป็นกลุ่มๆ ในสายโซ่พอลิเมอร์

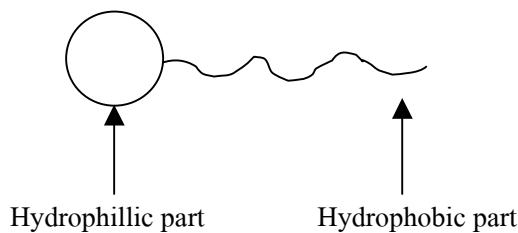


(iv) โคโพลิเมอร์แบบกราฟ (graft copolymer) มีลักษณะเป็นสายโซ่ไม่เลกุลที่มีกิ่งแยกจากสายโซ่หลัก



### 1.2.2 สารลดแรงตึงผิว (surfactant)

สารลดแรงตึงผิวเป็นสารที่มีสมบัติในการดูดซับได้สูงที่พื้นผิวระหว่างวัสดุภาค ทำให้แรงตึงผิว (surface tension) ของสารละลายต่ำลง ไม่เลกุลของสารลดแรงตึงผิวจะประกอบด้วยส่วนหัวหรือส่วนที่ชอบน้ำ และส่วนหางหรือส่วนไม่ชอบน้ำ ดังแสดงในภาพประกอบ 1.5 ส่วนไม่ชอบน้ำ เช่น ไฮโดรคาร์บอน หรือฟลูออโรคาร์บอน และส่วนชอบน้ำ เช่น หมู่ฟังก์ชันของอินทรีเย่เคมี เช่น พากที่มีออกซิเจนได้แก่ กรดคาร์บอฟิลิก เอสเตอร์ อีเทอร์ หรือแอลกอฮอล์ พากที่มีชัลเฟอร์ได้แก่ กรดชัลโ芬ิก ชัลเฟต นอกจานี้อาจมี ฟอสฟอรัส ในโตรเจนหรือเอโนเจน



ภาพประกอบ 1.5 ไมเลกุลของสารลดแรงตึงผิว

สามารถแบ่งชนิดของสารลดแรงตึงผิวตามชนิดของส่วนที่ชอบน้ำ (hydrophilic part) ของโมเลกุลของสารลดแรงตึงผิว ได้เป็น 4 กลุ่ม คือ สารลดแรงตึงผิวชนิดที่ส่วนหัวมีประจุบวก (cationic Surfactant) สารลดแรงตึงผิวชนิดที่ส่วนหัวมีประจุลบ (anionic surfactant) สารลดแรงตึงผิวชนิดที่ส่วนหัวไม่มีประจุ (non-ionic surfactant) และ สารลดแรงตึงผิวชนิดที่ส่วนหัวมีทั้งประจุบวกและลบ (switterionic surfactant) (จินดารัตน์, 2544)

**1.2.2.1 สารลดแรงตึงผิวชนิดที่ส่วนหัวมีประจุลบ (Anionic Surfactant)** เช่น เกลือของโซเดียม (sodium) โพแทสเซียม (potassium) แอมโมเนียม (ammonium) และกรดไขมัน (fatty acid) สารอนุพันธ์ (derivative) ซัลฟेट (sulphate) และซัลโฟเนต (sulphonate) ของสารประกอบพากองอะลิฟติก (aliphatic) อะริล อะลิฟาติก (aryl aliphatic) หรือสารประกอบพากแนฟทีนิก (naphthenic)

**1.2.2.2 สารลดแรงตึงผิวชนิดที่ส่วนหัวมีประจุบวก (Cationic Surfactant)** ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น ควอเทอร์นารีในไตรเจน (quarternary nitrogen) ซึ่งอัลกิลแอมโมเนียมไฮเดรต (alkylammonium halides) และเตตราอัลกิลแอมโมเนียมไฮเดรต (tetra-alkylammonium halides) เป็นสารที่ใช้มากที่สุดในกลุ่มนี้ อัลกิลแอมโมเนียมไฮเดรต ได้แก่ โดเดซิลแอมโมเนียมบอร์มายด์ (dodecyl ammonium bromide, DAB) (กฤษณ์, 2546)

**1.2.2.3 สารลดแรงตึงผิวชนิดที่ส่วนหัวไม่มีประจุ (Non-ionic Surfactant)** เป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดที่ส่วนหัวไม่มีประจุ แต่สามารถละลายในน้ำได้เนื่องจากมีส่วนที่มีความเป็นขั้วสูง เช่น oxyethylene-oxybutylene diblock copolymer

**1.2.2.4 สารลดแรงตึงผิวชนิดที่ส่วนหัวมีทั้งประจุบวกและลบ (Switterionic Surfactant)** เป็นสารลดแรงตึงผิวที่สามารถเป็นได้ทั้งชนิดที่มีประจุบวกหรือลบ ขึ้นกับค่าพีเอช (pH) ของตัวกลาง เช่น กรดอะมิโน acids อะมิโนซัลโฟนิก (aromatic aminosulphonic acid)  $\text{RN}^+ \text{H}_2\text{CH}_2\text{COO}^-$  (long-chain Amino Acid) และ  $\text{RN}^+(\text{CH}_3)_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{SO}_3^-$  (sulfobetaine)

ตัวอย่างชนิดของส่วนหางมีดังนี้

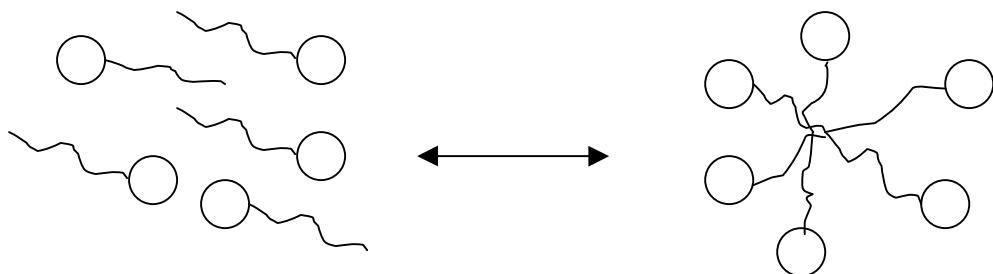
- Long, straight Chain Alkyl Groups
  - Branched Chain Alkyl Groups
  - Alkylbenzenes
  - Alkylnaphthalenes
  - Fluoroalkyl Groups
  - Polydimethylsiloxenes
  - High Molecular Weight Polyoxypropylene Glycol Derivatives

### 1.2.3 สมบัติทางฟิสิกส์ของสารละลายนอกสารลดแรงตึงผิว

ปัจจัยที่มีผลทำให้สารลดแรงตึงผิวเกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มที่เรียกว่าไมเซลล์ ได้แก่ แรงทางไฟฟ้า (electrostatic force) และแรงไฮdroไฟบิก (hydrophobic force) ดังแสดงในภาพประกอบที่ 1.6 แรงทางไฟฟ้าเกิดขึ้นที่ส่วนหัวของสารลดแรงตึงผิว ซึ่งจะเกิดแรง斥力 (repulsion) เนื่องจากส่วนหัวของสารลดแรงตึงผิวมีประจุเหมือนกัน ถ้าส่วนหัวมีความเป็นข้ามกันจะทำให้เกิดไมเซลล์ยักษ์ขึ้นด้วย ดังนั้นสารประกอบชนิดไม่มีประจุ จึงเกิดไมเซลล์ได้ยากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับสารลดแรงตึงผิวนิดมีประจุ ส่วนแรงไฮdroไฟบิก เกิดขึ้นที่ส่วนหางของสารลดแรงตึงผิว เป็นแรงดึงดูดกัน (attractive force) การเกิดการดึงส่วนหางเข้าหากันนั้นชักช้อนมาก เกิดจากเอนโทรปี และเอนทาเลปีที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อสารลดแรงตึงผิวละลายน้ำ ส่วนหางซึ่งไม่ชอบน้ำจึงพยายามที่จะมารวมกันภายในเพื่อหนีน้ำ ส่วนหัวซึ่งชอบน้ำจะอยู่ด้านนอก ดังแสดงในภาพประกอบที่ 1.7

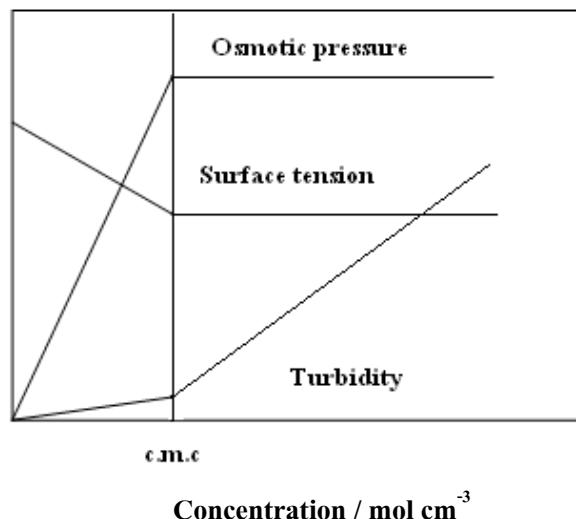


ภาพประกอบที่ 1.6 แรงระหว่างโมเลกุลของไนเชลล์



ภาพประกอบที่ 1.7 การเกิดไมเซลล์ของสารลดแรงตึงผิว

สารละลายเจือจากของสารลดแรงตึงผิวจะมีสมบัติเช่นเดียวกับตัวอุบลักษณะปกติทั่วไป แต่เมื่อความเข้มข้นของสารละลายมากขึ้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของสมบัติทางฟิสิกส์ เช่น ความดันอสโนมติก (osmotic pressure) ความขุ่น (turbidity) และความตึงผิว (surface tension) เป็นต้น ดังแสดงในภาพประกอบที่ 1.8



ภาพประกอบที่ 1.8 สมบัติทางฟิสิกส์ของสารละลายของสารลดแรงตึงผิว

โดยสมบัติเหล่านี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปที่ความเข้มข้นค่าหนึ่ง เนื่องจากที่ความเข้มข้นดังกล่าวจะมีการเกagneกคุณภาพของสารลดแรงตึงผิว ที่เรียกว่า ไมเซลล์ ดังแสดงในภาพประกอบที่ 1.7 ดังนั้นจึงเรียกความเข้มข้นที่เกิดไมเซลล์ว่า ความเข้มข้นวิกฤตของไมเซลล์ (critical micelle concentration, cmc)

#### 1.2.4 ชนิดของการดูดซับ

การวิเคราะห์พื้นที่ผิวและขนาดของรูพรุน สามารถวิเคราะห์ได้หลายวิธี การใช้การคุณซับด้วยแก๊สเป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยใช้แก๊สในไตรเจนหรือแก๊สเลือยอื่นๆ ที่ทราบสมบัติทางกายภาพ เช่น โครงสร้างและขนาดของโมเลกุล

ในกระบวนการคุณซับเป็นกระบวนการที่ไม่เลกุลของแก๊สถูกคุณซับเข้าไปบนพื้นที่ผิวของตัวอย่างที่เป็นของแข็ง โดยพบว่าแรงที่ทำให้เกิดการคุณซับไม่เหมือนกันทุกรูปนิ ดังนั้น การคุณซับจึงแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ

**1.2.4.1 การคุณซับทางกายภาพ (physical adsorption)** มีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลที่ถูกคุณซับเป็นแบบวนเดอร์วัลส์ และมีค่าความร้อนของการคุณซับ (heat of adsorption) ต่ำ และไม่เกิดปฏิกิริยาใดๆระหว่างแก๊สกับสารตัวอย่าง เช่น การคุณซับแก๊สต่างๆบนผงถ่าน

**1.2.4.2 การคุณซับทางเคมี (chemical adsorption)** โมเลกุลที่ถูกคุณซับจะทำปฏิกิริยากับผิวของตัวอย่าง โดยมีการสร้างและทำลายพันธะ และมีค่าความร้อนของการคุณซับสูง เช่น การคุณซับแก๊สออกซิเจนบนหัสดี

ตารางที่ 1.1 ความแตกต่างระหว่างการคุณซับทางเคมีและการคุณซับทางกายภาพ (Bond, 1987)

ค่าการเปลี่ยนแปลง	การคุณซับทางเคมี	การคุณซับทางกายภาพ
エネทลีปีการคุณซับ ( $-\Delta H_{ads}$ )	40-800 kJmol <sup>-1</sup>	8-20 kJmol <sup>-1</sup>
พลังงานกระตุ้น ( $E_a$ )	ปกติจะมีค่าน้อย	ศูนย์
จำนวนชั้นที่เกิดการคุณซับ	ไม่มากกว่า 1 ชั้น	มากกว่า 1 ชั้นเป็นไปได้
กระบวนการคุณซับ	ไม่ผันกลับ	ผันกลับได้

การวิเคราะห์พื้นที่ผิวและขนาดของรูพรุน โดยใช้หลักการวิเคราะห์แบบใช้แก๊สในไตรเจนเป็นสารคุณซับ (adsorbate) ควบคุมอุณหภูมิจันถั่งจุกที่แก๊สในไตรเจนเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว เรียกว่า ตัวถูกคุณซับ ส่วนสารที่แก๊สในไตรเจนเข้าไปคุณซับบนผิวเรียกว่า ตัวคุณซับ (adsorbent) ทำการวัดความดันของไนโตรเจนแก๊สในหลอดอ้างอิง (Reference tube,  $P_0$ ) และวัดความดันของไนโตรเจนแก๊สในหลอดตัวอย่าง (Sample tube,  $P$ ) และบันทึกค่าความดันดังกล่าวจากปริมาตรที่คุณซับหน่วยเป็น  $\text{cm}^3/\text{g}$  ที่ STP จะนำมาสร้างตารางไอโซเทอร์ม และวัดกราฟระหว่างปริมาตรที่คุณซับกับความดันสัมพัทธ์ (relative pressure,  $P/P_0$ ) โดยจากตารางไอโซเทอร์มสามารถคำนวณค่าพื้นที่ผิวและขนาดของรูพรุน

### 1.2.5 ไอโซเทอร์มการคุณซับ

การวิเคราะห์ระบบการดูดซับ ระบบดูดซับได้ถูกวิเคราะห์โดยใช้สมการทางคณิตศาสตร์เพื่อให้ได้รูปแบบของสมการอย่างง่ายแล้วนำสมการมาเขียนกราฟเพื่อสามารถวิเคราะห์หาค่าคงที่ต่างๆได้ ซึ่งเป็นแนวทางที่นำมาใช้ในการคำนวณออกแบบระบบดูดซับ การวิเคราะห์ระบบดูดซับได้มีผู้วิเคราะห์ไว้อยู่ 3 กลุ่มคือ Langmuir, Freundlich และ Brunauer-Emmett-Teller (BET)

#### 1.2.5.1 ไอโซเทอร์มการดูดซับของฟรอนลิช (Freundlich)

สมการนี้เป็นสมการการดูดซับสมการแรกที่ถูกเสนอขึ้นมา อย่างไรก็ตาม ไอโซเทอร์มของ Freundlich นี้จะนิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้กับสารละลายที่ค่อนข้างเจือจาง และมีความเข้มข้นค่อนข้างต่ำ แต่จะไม่ประสบความสำเร็จถ้าความเข้มข้น (หรือความดัน) ของตัวถูกดูดซับมีค่าสูงมากๆ (Adamson and Gast, 1997)

#### 1.2.5.2 ไอโซเทอร์มการดูดซับของแลงเมียร์ (Langmuir)

พิจารณาการดูดซับก้าชา โดยพิวของของแข็ง (สามารถประยุกต์ใช้กับการดูดซับสารละลาย) โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1. เกิดการดูดซับแบบชั้นเดียวเท่านั้น (monolayer adsorption)
2. ของแข็งมีพิวスマ้ำเสมอเหมือนกันตลอด นั่นคือ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของความร้อนของการดูดซับบนผิวที่ถูกปกคลุม
3. ไม่มีอันตรกริยา (interaction) ระหว่างโมเลกุลที่ถูกดูดซับ (ข้อ 2 และ 3 จะไม่เกิดขึ้นในสภาพที่เป็นจริง) (Adamson and Gast, 1997)

#### 1.2.5.3. ไอโซเทอร์มการดูดซับของ Brunauer-Emmett-Teller (BET) (Brunauer et al, 1938)

ไอโซเทอร์มการดูดซับของ BET นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในการหาค่าพื้นที่พิวของวัสดุที่เป็นของแข็ง สมการของ BET เป็นดังนี้

$$\frac{1}{W((P_0/P)-1)} = \frac{1}{W_m C} + \frac{C-1}{W_m C} \left( \frac{P}{P_0} \right) \quad (1.1)$$

เมื่อ  $W_m$  คือ ปริมาตรของแก๊สที่ถูกดูดซับเมื่อพิวของแข็งทั้งหมดถูกปกคลุมด้วยชั้น

ของแก๊สที่เกิดการดูดซับแบบขั้นเดียว

$W$  คือ ปริมาตรของแก๊สที่ถูกดูดซับที่ความดัน  $P$

$P$  คือ ความดันในหลอดใส่ตัวอย่าง

$P_0$  คือ ความดันในหลอดอ้างอิง

$C$  คือ ค่าคงที่

จากสมการ 1.1 ในการคำนวณจะให้ค่า  $P/P_0$  อยู่ในช่วง 0.05- 0.35 และวาดร้าฟ ระหว่าง  $\frac{1}{W((P_0 - P) - 1)}$  กับ  $P/P_0$  จะได้กราฟเส้นตรงที่มีค่าความชัน ( $s$ ) เท่ากับ  $\frac{C - 1}{W_m C}$  และจุดตัดแกน  $y$  (i) เท่ากับ  $\frac{1}{W_m C}$  และสามารถหาค่าปริมาตรของการดูดซับแบบขั้นเดียวได้ดังนี้

$$W_m = \frac{1}{s + i} \quad (1.2)$$

ค่าพื้นที่ผิวรวม (total surface area) สามารถคำนวณได้จากสมการที่ 1.3

$$S_t = \frac{W_m \times N \times A_{cs}}{M} \quad (1.3)$$

เมื่อ  $S_t$  คือ ค่าพื้นที่ผิวรวม

$N$  คือ เลขอะโว加โด (Avogadro's number มีค่าเท่ากับ  $6.023 \times 10^{23}$ )

$A_{cs}$  คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของโมเลกุลของแก๊สที่เป็นตัวถูกดูดซับ

$M$  คือ ปริมาตรกรัม โมเลกุลของแก๊สที่เป็นตัวถูกดูดซับ

ค่าพื้นที่ผิวเฉพาะ (specific surface area) สามารถคำนวณได้จากสมการที่ 1.4

$$S = \frac{S_t}{w} \quad (1.4)$$

เมื่อ  $S$  คือ ค่าพื้นที่ผิวเฉพาะ

$w$  คือ น้ำหนักของตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์

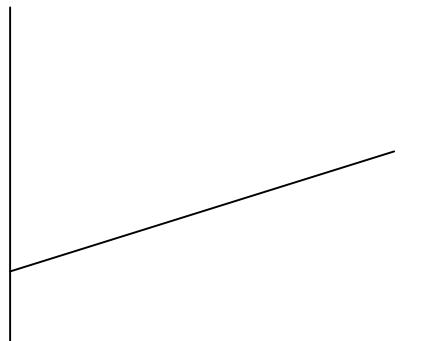
และจากค่าปริมาตรของแก๊สที่ถูกดูดซึบสามารถนำมาดกราฟกับความหนาของฟิล์มของแก๊สนั้น เรียกราฟดังกล่าวว่า ที-พlot (t-plot) ดังแสดงในภาพประกอบที่ 1.9 ค่าความหนาของฟิล์มสามารถคำนวณได้จากสมการที่ 1.5

$$t = \left[ \frac{13.99}{\log \frac{P_0}{P} + 0.034} \right]^{\frac{1}{2}} \quad (1.5)$$

จุดตัดแกน y ที่ได้จากการที-พlot สามารถใช้ในการคำนวณค่าปริมาตรรูพรุนขนาดไมโคร (micropore volume,  $V_{micro}$ ) ได้จากสมการที่ 1.6

$$V_{micro} = 0.001547 \times \text{จุดตัดแกน y} \quad (1.6)$$

Volume Adsorbed



Film Thickness

ภาพประกอบที่ 1.9 กราฟที-พlot

ค่าเปอร์เซ็นต์ปริมาตรรูพรุนขนาดไมโคร ( $\%V_{micro}$ ) สามารถคำนวณได้จากสมการที่ 1.7

$$\%V_{micro} = \frac{V_{micro}}{V_{pore}} \times 100 \quad (1.7)$$

ค่าปริมาตรรูพรุนรวม (total pore volume,  $V_{\text{pore}}$ ) สามารถคำนวณได้จากสมการที่ 1.8

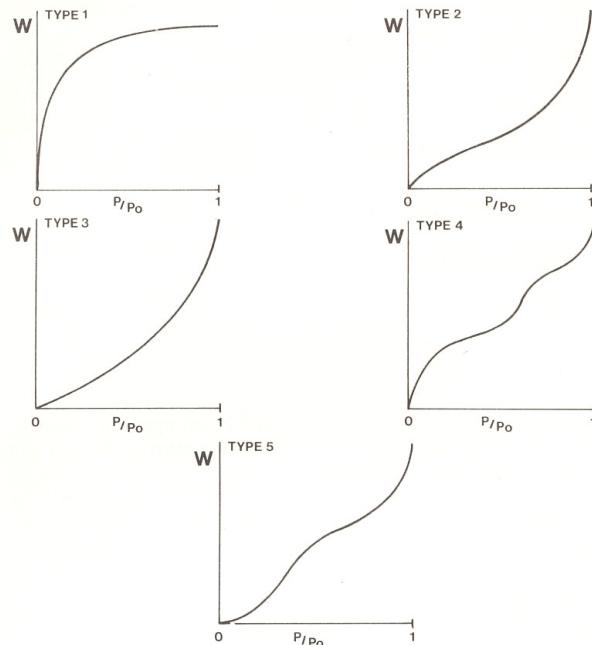
$$V_{\text{pore}} = V_{0.95} \times 0.001547 \quad (1.8)$$

เมื่อ  $V_{\text{pore}}$  คือ ปริมาตรรูพรุนรวม  
 $V_{0.95}$  คือ ปริมาตรที่  $P/P_0 = 0.95$

ค่าปริมาตรรูพรุนขนาดมีโไซ (mesopore volume,  $V_{\text{meso}}$ ) ได้จากสมการที่ 1.9

$$V_{\text{pore}} = V_{\text{meso}} + V_{\text{micro}} \quad (1.9)$$

นอกจากนี้รูปแบบการคูดซับแบบ Brunauer-Emmett-Teller (BET) สามารถจำแนกรูปแบบของกราฟไฮโซเทอร์มได้ทั้งหมด 5 ชนิด ดังแสดงในภาพประกอบ 1.10

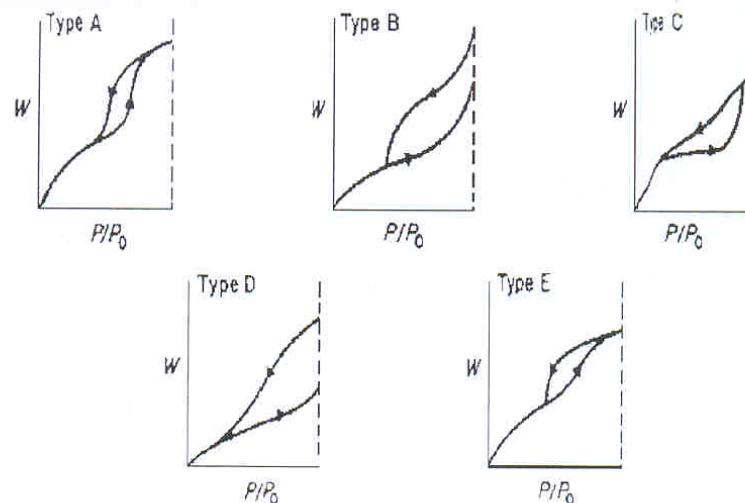


ภาพประกอบที่ 1.10 ชนิดไฮโซเทอร์มของการคูดซับทั้ง 5 ชนิดของ Brunauer-Emmett-Teller (BET)(Brunauer, 1945)

การคูดซับทางเคมีเกิดขึ้นในไฮโซเทอร์มชนิดที่ 1 เท่านั้น ส่วนการคูดซับแบบพิสิกส์เกิดขึ้นทั้ง 5 แบบ ไฮโซเทอร์มชนิดที่ 1 จะเป็นลักษณะของวัสดุที่มีรูพรุนขนาดไม่คร่อน เช่น

ชีไอไอล์ เป็นต้น ไอโซเทอร์มชนิดที่ 2 เป็นลักษณะของตัวอย่างที่ไม่มีรูพรุน สำหรับไอโซเทอร์มชนิดที่ 3 เป็นไอโซเทอร์มที่ไม่พบบ่อย คือ เป็นลักษณะการดูดซับไอออนของสารบอนที่ไม่มีรูพรุน สำหรับไอโซเทอร์มชนิดที่ 4 เป็นไอโซเทอร์มของวัสดุที่มีรูพรุนขนาดมีไซ ไอโซเทอร์มชนิดที่ 5 เป็นลักษณะไอโซเทอร์มที่ไม่ปกติและไม่พบบ่อยเหมือนชนิดที่ 3 แต่รูพรุนที่ได้มีขนาดอยู่ในช่วงมีไซ

กราฟไอโซเทอร์มชนิดที่ 4 มีลักษณะเด่นคือการมี hysteresis loop โดย hysteresis loop เกิดจากความแตกต่างของความดันที่เกิดจากการดูดซับ (adsorption) แก๊สและความดันที่เกิดจากการเอาแก๊สออก (desorption) จากรูพรุน โดย hysteresis loop สามารถแบ่งได้ 5 ชนิดดังแสดงในภาพประกอบที่ 1.11 โดยแบ่งตามรูปร่างของรูพรุน ดังนี้ คือ ชนิด A เป็นรูพรุนที่มีรูปร่างทรงกระบอก (cylindrical pore) ชนิด B เป็นรูพรุนที่มีรูอย่างปาด (slit-shaped pore) ชนิด C เป็นรูพรุนที่มีรูปร่างเป็นรูปคลิมปลายเปิดหนึ่งด้าน (wedge-shaped pore with open ends) ชนิด D เป็นรูพรุนที่มีรูปร่างเป็นรูปคลิมรูรีเล็กปลายเปิดหนึ่งหรือทั้งสองด้าน (wedge-shaped pore with narrow necks at one or both open ends) ชนิด E เป็นรูพรุนที่มีรูปร่างเหมือนขวดน้ำหมึก (ink-bottle)



ภาพประกอบที่ 1.11 ชนิดของ hysteresis loop ทั้ง 5 ชนิด (de Boer, 1958)

### 1.2.6 ขนาดของรูพรุน

รูพรุนสามารถแบ่งตามขนาดได้เป็น 3 กลุ่มตามระบบ IUPAC คือ

1. รูพรุนขนาดไมโคร (micropore) มีขนาดเล็กกว่า 2 นาโนเมตร
2. รูพรุนขนาดเมโซ (mesopore) มีขนาด 2-50 นาโนเมตร
3. รูพรุนขนาดแมกไครอ (macropore) มีขนาดใหญ่กว่า 50 นาโนเมตร

### 1.2.7 การคำนวณรัศมีของรูพรุน (mesoporous radius)

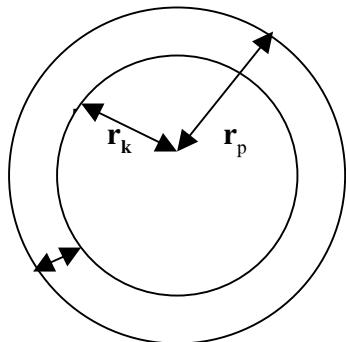
รัศมีรูพรุนของซิลิกาสามารถคำนวณได้จากสมการที่ 1.10

$$r_p = r_k + t \quad (1.10)$$

เมื่อ  $r_p$  คือ รัศมีรูพรุนของซิลิกา (mesoporous radius)

$t$  คือ ความหนาของผนังของรูพรุน (wall thickness) คำนวณได้จากสมการที่ 1.11

$r_k$  คือ รัศมีส่วนใจกลาง (core) ของรูพรุน คำนวณได้จากการเคลวิน (Kelvin equation) แสดงในสมการที่ 1.12



ภาพประกอบที่ 1.12 รูพรุนของซิลิกา (Tattershall et al,2002)

$$t = 0.1 \left[ \frac{60.65}{0.03071 - \log \left( \frac{P}{P_0} \right)} \right]^{0.3968} \quad (1.11)$$

$$r_k = - \left[ \frac{2\gamma V_L}{RT \ln \left( \frac{P}{P_0} \right)} \right] \quad (1.12)$$

เมื่อ  $\gamma$  คือ ค่าแรงตึงผิวของไนโตรเจน (surface tension of nitrogen) = 8.855 มิลลิ  
 นิวตันต่อเมตร  
 $V_L$  คือ ค่าปริมาตรต่ำโมล (molar volume) = 34.6 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่ำโมล  
 $R$  คือ ค่าคงที่ของแก๊ส (gas constant) = 8.31 นิวตันเมตรต่ำเคลวิน โมล  
 $T$  คือ จุดเดือดของแก๊สไนโตรเจน (boiling point of  $N_2$ ) = 77.3 เคลวิน  
 $P/P_0$  คือ จุดหักที่เกิดการเปลี่ยนแปลงความชันในกราฟไอโซเทอร์ม  
 (step isotherm)

#### 1.2.8 การคำนวณපෝරුෂේනත්මානකที่หายไป (Tattershall et al,2002)

ເປົອຮູ້ເຈັ້ນຕົ້ນໜ້າຫນັກທີ່ຫາຍໄປສາມາດຄຳນວນໄດ້ຈາກສົມກະລິກງານທີ່ 1.13

$$\% \text{ นำหนักที่หายไป} = [(นน.\text{สารก่ออนพยา}-\text{นน.\text{สารหลังเพา})}/\text{นน.\text{สารก่อนเพา}] \times 100 \quad (1.13)$$

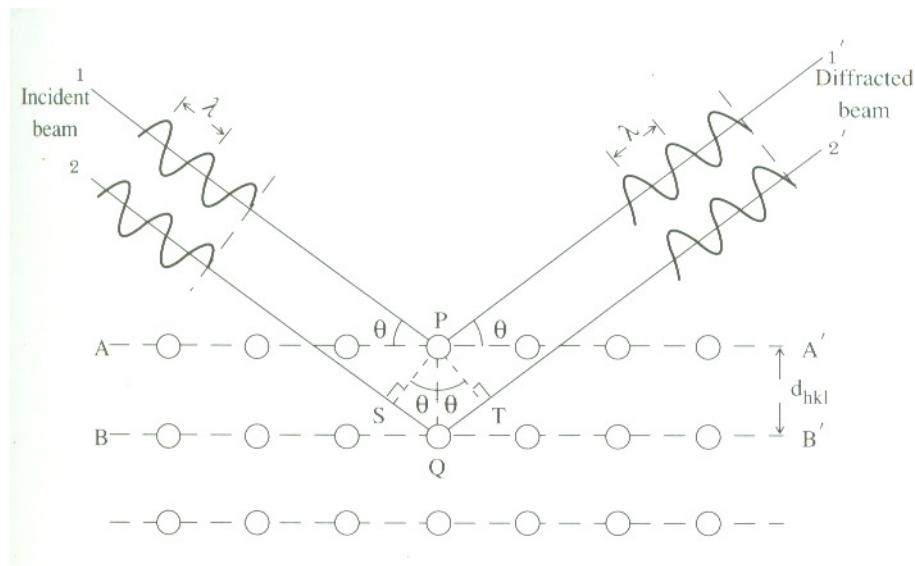
### 1.2.9 สมการแบร็อกก์ (The Bragg equation) (บัญชา, 2544)

W.H. Bragg และ W.L. Bragg ได้เสนอแนวคิดว่า เราสามารถมองผลึกว่าประกอบด้วย “ชั้น (layer)” หรือ “ระนาบ (plane)” ของอะตอมซึ่งจะหักลิ่นที่ตกรอบ โดยมุมตกรอบเท่ากับมุมสะท้อน ทั้งนี้สำคัญลิ่นที่ “สะท้อน” ออกไปจากระนาบต่างๆ ดังกล่าวมีความเบี้ยวสูงถ้าหากความแตกต่างระหว่างระยะเดินทาง (path difference) ของลิ่นที่สะท้อนจากกระนาบที่อยู่ข้างเดียวกันมีค่าเป็นจำนวนเท่าของความยาวคลื่นที่ตกรอบ ดังภาพประกอบ 1.13

แม้ว่า แบบจำลองที่กล่าวมานี้จะไม่ถูกต้องในทางกายภาพ เนื่องจากแท้จริงแล้ว ระบบของอะตอมไม่ได้สะท้อนคลื่น แต่วิธีคิดแบบนี้ก็ใช้ในทางเรขาคณิตและทำให้ได้สมการที่ดูง่ายและถูกต้องในการศึกษาผลลัพธ์ดังนี้

$$n\lambda = 2d \sin \theta \quad (1.14)$$

เมื่อ  $\lambda$  เป็นความยาวคลื่น,  $n$  เป็นลำดับของการสะท้อน,  $d(d\text{-spacing})$  เป็นระยะห่างระหว่างรูปแบบและ  $\theta$  เป็นมุมต่อกลางของรูปแบบและมุมสะท้อนเมื่อวัดจากแนวที่กำลังพิจารณา



ภาพประกอบที่ 1.13 แบบจำลองกฎของแบรอก (Callister, 1994)

### 1.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Yaser et al. (1998)

ศึกษาการสังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพูน ภายใต้สภาวะที่เป็นกรด โดยใช้ไตรบเล็กโคล พอลิเมอร์ 2 ชนิด คือ  $E_{33}B_{10}E_{33}$  และ  $E_{43}B_{14}E_{43}$  โดยใช้อัตราส่วนโดยมวลของ TEOS:  $E_{33}B_{10}E_{33}$  ( $E_{43}B_{14}E_{43}$ ) = 1.1.6 ในการสังเคราะห์จะกวนสารละลายที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 ชั่วโมงและวางไว้ในตู้อบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส โดยไม่กวนสารละลายเป็นเวลา 21 ชั่วโมง ค่า d-spacing ของตัวอย่างที่เผาเดียวของ  $E_{33}B_{10}E_{33}$  มีค่าเท่ากับ 4.8 นาโนเมตร และมีค่าพื้นที่ผิวเท่ากับ 505 ตารางเมตรต่อกรัม และภาพที่ได้จากการถ่ายรูปแบบเส้นเล็กตระหง่าน (Scanning electron micrograph, SEM) จะมีโครงสร้างแบบทรงกลม (spherical) สำหรับค่า d-spacing ของตัวอย่างที่เผาเดียวของ  $E_{43}B_{14}E_{43}$  มีค่าเท่ากับ 3.8 นาโนเมตร และมีค่าพื้นที่ผิวเท่ากับ 520 ตารางเมตรต่อกรัม และเมื่อดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดจะมีโครงสร้างที่ไม่เป็นทรงกลมและมีโครงสร้างที่ไม่ซัดเจน

Wang et al. (1999)

สังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพูนที่มีโครงสร้างแบบ hexagonal prism โดยใช้วิธีการสังเคราะห์อย่างรวดเร็ว คือใช้เวลาสังเคราะห์ 20 นาที ซึ่งในการสังเคราะห์ทั่วไปจะใช้เวลา 24 ชั่ว

โไมง และนอกจากนี้มีการสังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุนที่มีโครงสร้างแบบ hexagonal แบบแท่งอย่าง แพร่หลายแต่ยังไม่มีรายงานการสังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุนที่มีโครงสร้างแบบ hexagonal prism

การสังเคราะห์วัสดุ MCM-41 โดยวัสดุ MCM-41 เป็นซิลิกาที่มีรูพรุนขนาดมีไซด์ที่ สังเคราะห์โดยใช้ CTAB เป็นแม่แบบ ในงานวิจัยนี้ใช้ CTAB ร่วมกับ HCl และใช้ TEOS เป็น แหล่งให้ซิลิกา ภายใต้สภาวะที่มีการกวน ของผสมจะเกิดเจลที่อุณหภูมิห้อง ทำการสังเคราะห์วัสดุ MCM-41 2 สูตร โดยสูตรที่ 1 มีอัตราส่วนโดยโมลดังนี้ 0.12CTAB:1TEOS:14.6HCl:100H<sub>2</sub>O ซึ่ง แทนสูตรที่ 1 ด้วย G1 และสูตรที่ 2 จะใช้ TEOS น้อยกว่าสูตรที่ 1 แทนสูตรที่ 2 ด้วย S1 มีอัตรา ส่วนโดยโมลดังนี้ 0.12CTAB:0.12TEOS:14.6HCl:100H<sub>2</sub>O กวนสารละลาย 5 นาที ที่ความเร็ว 200 รอบต่อนาที และนำไปวางในอ่างควบคุมอุณหภูมิ ที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที กรองตะกอนที่ได้ ล้างด้วยน้ำกลั่น อบแห้งที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส และเผาที่อุณหภูมิ 540 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชม. โดยสูตรที่ 1 เป็นการสังเคราะห์แบบปกติ แต่สูตรที่ 2 ใช้ TEOS น้อยลง

ภาพที่ได้จากการถ่ายจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องการดูดของตัวอย่าง MCM-41 ซึ่ง ทั้ง G1 และ S1 มีโครงสร้างที่แตกต่างกันอย่างมาก โดย S1 มีโครงสร้างแบบคล้ายตัวหนอน (wormlike) อย่างสมบูรณ์ ส่วน G1 แสดงลักษณะอนุภาคขนาดเล็ก ซึ่งโดยปกติแล้วจากภาพที่ได้ จากการถ่ายจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission electron micrograph, TEM) ส่วน ปลายของ hexagonal ของโครงสร้างแบบตัวหนอนจะประกอบด้วยจุดเล็กจำนวนมาก ซึ่งเป็น ลักษณะของโครงสร้างขนาดนาโน (nanostructure) ของซิลิกาที่มีรูพรุน แต่จากการที่ได้จากการถ่ายจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านของ S1 จะมีเส้นสีดำนานานกันในอนุภาค เป็นช่องขนาดมีไซด์ (meso-channel) ดังนั้นภาพที่ได้จากการถ่ายจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องการดูดและกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านจะแสดงลักษณะ hexagonal prism ของวัสดุ MCM-41 ซึ่งแตกต่างจากการ สังเคราะห์โดยวิธีปกติ

Wang et al.(2000)

สังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุนโดยใช้ CTAB เป็นแม่แบบ ใช้อัตราส่วนโดยโมลดังนี้ 0.48CTAB:1TEOS:0.6NaOH:65H<sub>2</sub>O โดยแต่ละสูตรใช้อุณหภูมิในการสังเคราะห์ต่างกัน จาก 75 องศาเซลเซียส ถึง 140 องศาเซลเซียส ตัวอย่างที่สังเคราะห์ที่อุณหภูมิห้องเก็บในแทนด้วย S1(R.T.) สำหรับที่อุณหภูมิ 75, 95, 110 และ 140 องศาเซลเซียส คือ S2, S3, S4 และ S5 ตามลำดับ โดยศึกษา อิทธิพลของอุณหภูมิที่มีผลต่อโครงสร้างของซิลิกา พบร่วมที่อุณหภูมิต่ำกว่า 75 องศาเซลเซียส โครง สร้างที่ได้จะเป็นซิลิกาชนิด MCM-41 เพราะโครงสร้างจะเป็นแบบ hexagonal แต่มีความเป็น

ระเบียบต่ำ ที่อุณหภูมิสูงกว่า 95 องศาเซลเซียส โครงสร้างที่ได้จะเป็นซิลิกาชนิด MCM-48 เพราะโครงสร้างจะเป็นแบบ cubic และมีความเป็นระเบียบสูง ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค  $N_2$  adsorption-desorption analysis พบว่า S4 และ S5 จะให้กราฟไอโซเทอร์มชนิดที่ 4 ซึ่งเป็นลักษณะของซิลิกาที่มีรูพรุนขนาดมีໂไซ และการกระจายขนาดของรูพรุนอยู่ในช่วงแคบ แต่ S2 ได้กราฟไอโซเทอร์มที่ไม่ปกติไม่ใช่ลักษณะของซิลิกาที่มีรูพรุนขนาดมีໂไซ และการกระจายขนาดของรูพรุนอยู่ในช่วงกว้างเนื่องจากที่อุณหภูมิสูงการเกิดการควบแน่นของซิลิกากับสารลดแรงตึงผิวเกิดได้กิ่งที่อุณหภูมิต่ำ ทำให้โครงสร้างที่ได้มีความเป็นระเบียบและการกระจายขนาดของรูพรุนอยู่ในช่วงแคบ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าอุณหภูมิมีผลต่อโครงสร้างและขนาดรูพรุนของซิลิกา

Yu et al.(2000)

สังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุนโดยใช้ไตรบเลือกโภคลิเมอร์ชนิด  $E_{39}B_{47}E_{39}$  เป็นแม่แบบ และใช้ TEOS เป็นแหล่งให้ซิลิกาโดยทำการสังเคราะห์ในสภาพที่เป็นกรด ซิลิกาที่สังเคราะห์ได้มีโครงสร้างแบบ cubic ชนิด Im3m ที่มีความเป็นระเบียบสูงและได้รูพรุนที่มีเส้นผ่านศูนย์ขนาดใหญ่ และทนความร้อนได้ดีจากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค  $N_2$  adsorption-desorption analysis มีค่าพื้นที่ผิวเท่ากับ 740 ตารางเมตรต่อกรัม และมีค่าปริมาตรรูพรุนเท่ากับ 0.77 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อกรัม

Zhao et al.(2000)

รายงานการสังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุนที่มีความเป็นระเบียบสูง โดยใช้ P123 เป็นแม่แบบ และทำการควบคุมโครงสร้าง โดยการเปลี่ยนแปลงสภาพในการสังเคราะห์ เช่น ใช้สารลดแรงตึงผิวร่วม (cosurfactant) เช่น CTAB ตัวทำละลายร่วม (cosolvent) เช่น N,N-dimethylformamide (DMF) หรือเติมเกลือ เช่น  $Na_2SO_4$  และ  $MgSO_4$  เป็นต้น โดยโครงสร้างที่ได้คือโครงสร้างแบบทรงกลมขนาดไมโครเมตร (micrometer-sized hard sphere-like) โครงสร้างแบบเส้นใย (fiber-like) และโครงสร้างแบบโดนัท (doughnut-like) เป็นต้น โครงสร้างแบบเส้นใย เตรียมโดยใช้ tetramethoxysilane (TMOS) เป็นแหล่งให้ซิลิกา ภายใต้สภาพที่เป็นกรด ซึ่งโครงสร้างแบบเส้นใยมีความยาวประมาณ 100 ไมโครเมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 ไมโครเมตร โครงสร้างแบบโดนัทเตรียมโดยใช้ DMF เป็นสารตัวทำละลายร่วม ซึ่งได้ซิลิกาที่มีรูพรุนที่มีขนาดใหญ่ คือ 9.9 นาโนเมตร และมีปริมาตรรูพรุนมากคือ 1.45 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อกรัม โครงสร้างแบบทรงกลมขนาดไมโครเมตร เตรียมโดยใช้ CTAB เป็นสารลดแรงตึงผิวร่วมดังนั้นสรุปได้ว่าการควบคุมโครงสร้างของซิลิกาที่มีรูพรุนขึ้นอยู่กับสภาพในการสังเคราะห์

Cho et al. (2001)

สังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุน โดยใช้  $\text{EO}_{106}\text{PO}_{70}\text{EO}_{106}$  (F127) และ  $\text{E}_{43}(\text{L}_{23}\text{G}_6)\text{E}_{43}$  เป็นแม่แบบ และใช้ TEOS และ 1,2-bis(trimethoxysilyl)ethane (BTMSE) เป็นแหล่งให้ซิลิการ่วม โดยเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนของ BTMSE:TEOS คือ 0:100, 5:95, 10:90 และ 15:85 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก handbook ตามลำดับ เมื่อใช้ F127 เป็นแม่แบบและใช้ BTMSE 0-10 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก โครงสร้างที่ได้จะเป็น cubic แต่เมื่อใช้ BTMSE มากขึ้นคือมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก จะได้โครงสร้างที่ไม่เป็นระเบียบ โดยจะสูญเสียลักษณะของซิลิกาที่มีรูพรุนอย่างไรก็ตามสำหรับ LEG76 เมื่อใช้ BTMSE 60 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ยังคงแสดงลักษณะซิลิกาที่มีรูพรุนที่มีความเป็นระเบียบสูง

Dai et al (2001)

สังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุน โดยใช้สารลดแรงตึงผิวนิดเดต ไอออนิก คือ CTAB ร่วมกับสารลดแรงตึงผิวนิดอน ไอออนิก 6 ชนิด คือ polyoxyethylene(10)cetyl ether ( $\text{C}_{16}\text{E}_{10}$ ), polyoxyethylene(10)stearyl ether ( $\text{C}_{18}\text{E}_{10}$ ), polyoxyethylene(10)oleyl ether ( $\text{OLE}_{10}$ ), polyoxyethylene(20)stearyl ether ( $\text{C}_{18}\text{E}_{20}$ ), polyoxyethylene(10)octylphenyl ether (TX-100) และ polyoxyethylene-polyoxypropylene blockcopolymer (L-64) เป็นแม่แบบ พบว่าเมื่อเปลี่ยนอัตราส่วนของสารลดแรงตึงผิวนิดไม่มีประจุต่อสารลดแรงตึงผิวนิดมีประจุบวก หรือเพิ่มความยาวของส่วนไม่มีช้าในสารลดแรงตึงผิวนิดไม่มีประจุ ทั้ง 2 ปัจจัยนี้จะมีอิทธิพลต่อการควบคุมขนาดของรูพรุน โดยจะส่งผลให้รูพรุนที่ได้มีขนาดใหญ่กว่าซิลิกาที่สังเคราะห์โดยการใช้ CTAB เป็นแม่แบบเพียงอย่างเดียวและ โครงสร้างที่ได้มีความเป็นระเบียบมากกว่าซิลิกาที่สังเคราะห์โดยใช้สารลดแรงตึงผิวนิดไม่มีประจุเป็นแม่แบบเพียงอย่างเดียว เมื่อใช้ CTAB เป็นแม่แบบเพียงอย่างเดียวจะได้รูพรุนขนาด 24 อังสโตม แต่เมื่อใช้  $\text{OLEO}_{10}:\text{CTAB}$  เท่ากับ 40:60 จะได้รูพรุนที่มีขนาดใหญ่ขึ้น คือ 30 อังสโตม และ โครงสร้างที่ได้เป็นแบบ hexagonal ที่มีความเป็นระเบียบสูง นอกจากนี้พบว่าเมื่อความยาวของส่วนไม่มีช้าของสารลดแรงตึงผิวนิดไม่มีประจุมากขึ้นจะทำให้ค่า  $d\text{-spacing}$  มากขึ้น และรูพรุนมีขนาดใหญ่ขึ้น ดังนั้นการใช้สารลดแรงตึงผิวนิดมีประจุบวกร่วมกับสารลดแรงตึงผิวนิดไม่มีประจุเป็นแม่แบบจะทำให้ซิลิกาที่สังเคราะห์ได้มีรูพรุนขนาดใหญ่และมีโครงสร้างที่เป็นระเบียบ เนื่องจากสารลดแรงตึงผิวนิดมีประจุบวกจะช่วยให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างสารลดแรงตึงผิว กับแหล่งให้ซิลิกาเกิดได้กิ่งจากการใช้สารลดแรงตึงผิวนิดไม่มีประจุเป็นแม่แบบเพียงชนิดเดียว

Tattershall et al.(2001)

ศึกษาการสังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุน ภายใต้สภาพที่เป็นกรด โดยใช้บล็อกโภ

พอลิเมอร์ของออกซิเจนและออกซิบิวทิลีน 9 ชนิด โดยเป็นไดบลีกโภลิเมอร์ 5 ชนิดคือ  $E_{40}B_{10}$ ,  $E_{54}B_{10}$ ,  $E_{89}B_{10}$ ,  $E_{56}B_{19}$  และ  $E_{56}B_{27}$  และเป็นไตรบลีกโภลิเมอร์ 4 ชนิด คือ  $E_{23}B_{11}E_{23}$ ,  $E_{31}B_{12}E_{31}$ ,  $E_{47}B_{10}E_{47}$  และ  $E_{43}B_{14}E_{43}$  โดยใช้อัตราส่วนโดยมวลของ TEOS ต่อบลีกโภลิเมอร์เท่ากับ 5.2 ในการสังเคราะห์จะการสารละลายของผสมเป็นเวลา 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส โดยศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างค่า d-spacing กับค่ารัศมีของไมเซลล์ที่ได้จากการคำนวนพบว่าเมื่อค่า d-spacing มีค่ามากขึ้นและค่ารัศมีของไมเซลล์ที่ได้จากการคำนวนก็มีค่ามากขึ้นเช่นกัน และได้ทำการศึกษา  $N_2$  adsorption/desorption isotherm ของบลีกโภลิเมอร์ แต่ละชนิด พบว่าบลีกโภลิเมอร์ ที่มีส่วนของ B-block สั้น จะไม่มี step isotherm หรือปรากฏที่  $P/P_0$  ต่ำ โดย step isotherm คือ จุดหักที่เกิดการเปลี่ยนแปลงความชันในกราฟไอโซเทอร์ม ซึ่งเป็นจุดที่โนเกลูลของแก๊สที่ถูกดูดซับเข้าไปอยู่ในรูปrunของตัวดูดซับเต็มพอดี วัสดุที่มีรูปrunขนาดมีไซจะแสดงลักษณะของ step isotherm ในกราฟไอโซเทอร์มของย่างชัดเจน ซึ่งจากการที่มี step isotherm ที่ต่ำมากนี้ ทำให้รู้ว่าอาจจะเกิดการม้วนของผิวหรือเกิดรูปrunขนาดไม่ใหญ่ สำหรับบลีกโภลิเมอร์ เมื่อ B-block มีความยาวมากขึ้น step isotherm ก็จะมีค่ามากขึ้น และจะมีค่าพื้นที่ผิวลดลง ค่า d-spacing เพิ่มขึ้น เนื่องจากขนาดรูปrunมีขนาดใหญ่ขึ้น และสำหรับไตรบลีกโภลิเมอร์ จะมีค่าพื้นที่ผิวต่ำกว่าไดบลีกโภลิเมอร์ เล็กน้อย เมื่อมีค่า d-spacing ใกล้เคียงกัน

Song et al.(2002)

สังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูปrun โดยใช้ CTAB และ  $C_{16}E_{10}$  เป็นแม่แบบ โดยทั้ง CTAB และ  $C_{16}E_{10}$  เป็นสารลดแรงดึงดูดที่มีความยาวของส่วนไม่ชอบนำหายาห่ากัน แต่ส่วนชอบนำหายาต่างกัน โดยทำการทดลองในสภาวะที่เป็นกรดและใช้ TEOS เป็นแหล่งให้ซิลิกา ในการสังเคราะห์จะเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนของ CTAB: $C_{16}E_{10}$  พบว่าเมื่อ  $C_{16}E_{10}$  มีปริมาณมากขึ้น เส้นผ่านศูนย์กลางของรูปrunจะมีขนาดใหญ่ขึ้น แต่มีความเป็นระเบียบลดลง และได้ศึกษาอิทธิพลของความเข้มข้นของกรดที่มีผลต่อโครงสร้างของซิลิกาที่มีรูปrun โดยเปรียบเทียบ 3 ความเข้มข้นคือ 3.15, 5.0 และ 9.0 โมลต่อลิตร พบว่าที่ความเข้มข้น 9.0 โมลต่อลิตร จะทำให้เกิดโครงสร้างที่ไม่เป็นระเบียบ ดังนั้นในการเพิ่มน้ำดเส้นผ่านศูนย์กลางของซิลิกาที่มีรูปrun และมีโครงสร้างที่เป็นระเบียบ โดยใช้ CTAB และ  $C_{16}E_{10}$  เป็นแม่แบบ ทำได้โดยใช้  $C_{16}E_{10}$  ในปริมาณที่ไม่มากเกินไปและควบคุมความเข้มข้นของกรดไม่ให้สูงเกินไป

Han et al.(2003)

สังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุนโดยใช้ CTAB และ เพนทานอล (pentanol) เป็นแม่แบบ โดยใช้อัตราส่วน CTAB:เพนทานอล เท่ากับ 2:1, 1:1, 2:1 และ 1:3 พบว่าที่อัตราส่วน CTAB:เพนทานอล เท่ากับ 2:1 และ 1:1 จะได้โครงสร้างแบบคล้ายตัวหนอน ที่อัตราส่วน CTABต่อเพนทานอล เท่ากับ 1:2 จะได้โครงสร้าง 2 แบบร่วมกันคือ แบบคล้ายตัวหนอน (worm-like) และแบบทรงกลม และเมื่อใช้อัตราส่วน CTABต่อเพนทานอล เท่ากับ 1:3 จะได้โครงสร้างแบบทรงกลม นอกจากนี้ พบว่าเมื่อมีอัตราส่วนของเพนทานอลมากขึ้นขนาดของรูพรุนจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและค่าปริมาตรรวมของรูพรุน (total pore volume) จะมีค่ามากขึ้น

#### Mesa et al.(2003)

ศึกษาสภาวะในการสังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุน เพื่อให้ได้ออนุภาคที่มีลักษณะกลม มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 3 ไมโครเมตร และมีขนาดรูพรุนอยู่ระหว่าง 5-10 นาโนเมตร เพื่อใช้เป็นเฟสอยู่กับที่ใน HPLC ใช้ P123 เป็นแม่แบบ CTAB เป็นสารลดแรงตึงผิวร่วม และใช้ TEOS เป็นสารตั้งต้น ทำการสังเคราะห์ 2 วิธี คือ ขั้นตอนที่ 1 จะให้ความร้อนที่ 40 องศาเซลเซียส และ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3-5 วัน และขั้นตอนที่ 2 จะให้ความร้อนที่ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 วัน และขั้นที่ 2 ให้ความร้อนที่ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 วัน และนอกจากนี้ยังทำการเปลี่ยนแปลงสภาวะในการสังเคราะห์ เช่น ความเข้มข้นของสารละลาย อุณหภูมิ และ ความเป็นกรด จากการศึกษาพบว่าสภาวะที่ดีที่สุดที่จะได้ออนุภาคที่มีลักษณะกลม มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 3 ไมโครเมตร และมีขนาดรูพรุนระหว่าง 5-10 นาโนเมตร คือ 1) สารละลายมีความเข้มข้นสูงโดยใช้อัตราส่วน  $\text{H}_2\text{O}:\text{TEOS}$  มากกว่า 245 2) ความเป็นกรดต่ำโดยใช้อัตราส่วน  $\text{HCl}:\text{H}_2\text{O}$  เท่ากับ 0.014 3) อุณหภูมิสูง (95 องศาเซลเซียส) 4) วิธีการให้ความร้อน 1 ขั้นตอน

#### Yu et al.(2003)

สังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุนโดยใช้ไตรบอร์ดีออกโโคพอลิเมอร์ 5 ชนิด คือ  $\text{E}_{17}\text{B}_{14}\text{E}_{17}$ ,  $\text{E}_{45}\text{B}_{14}\text{E}_{45}$ ,  $\text{E}_{34}\text{B}_{11}\text{E}_{34}$ ,  $\text{E}_{13}\text{B}_{11}\text{E}_{13}$  และ  $\text{E}_{15}\text{B}_{45}\text{E}_{14}$  เป็นแม่แบบ ทำการสังเคราะห์ภายใต้สภาวะที่เป็นกรด ศึกษาโครงสร้างซิลิกาที่สังเคราะห์ได้ด้วยเทคนิค  $\text{N}_2$  adsorption-desorption analysis , TEM และ XRD และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างของซิลิกา คือ ค่า cmc ของบอร์ดีออกโโคพอลิเมอร์ ความขางของส่วนที่ไม่ละลายน้ำ และชนิดของบอร์ดีออกโโคพอลิเมอร์ จากผลการสังเคราะห์พบว่าบอร์ดีออกโโคพอลิเมอร์ที่มีส่วนที่ไม่ละลายน้ำสั้น จะมีค่า cmc ที่สูง ซิลิกาที่สังเคราะห์ได้จะมีโครงสร้างที่ไม่เป็นระเบียบ จึงเติมเกลือโพแทสเซียมคลอไรด์เพื่อลดค่า cmc ทำให้โครงสร้างมีความเป็นระเบียบมากขึ้น

### Hwang et al. (2004)

สังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุนที่มีโครงสร้างแบบ cubic โดยใช้ F127 เป็นแม่แบบและใช้ sodium metasilicate ( $\text{Na}_2\text{SiO}_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ ) เป็นแหล่งให้ซิลิกา โดยใช้เทคนิคไมโครเวฟ และที่อัตราส่วน  $1.0\text{SiO}_2:3.17 \times 10^{-4}\text{F127}:6.68\text{HCl}:137.9\text{H}_2\text{O}$  และศึกษาอิทธิพลที่มีผลต่อโครงสร้างและขนาดอนุภาค คือ ระยะเวลาในการกรานสารละลาย ระยะเวลาในการจาระงส์ไมโครเวฟและอุณหภูมิ เมื่อให้ระยะเวลาในการจาระงส์ไมโครเวฟและอุณหภูมิคงที่ คือ 60 นาทีและ 100 องศาเซลเซียส ตามลำดับเพื่อศึกษาอิทธิพลของระยะเวลาในการกรานสารละลาย พบร่วมเมื่อไม่กรานสารละลายจะได้โครงสร้างที่ไม่เป็นระเบียบ แต่เมื่ogrnanสารละลาย 30 นาที จะได้โครงสร้างแบบ cubic อย่างไรก็ตามเมื่อใช้เวลากรานสารละลายนานขึ้น โครงสร้างที่ได้จะมีความเป็นผลึกลดลง และศึกษาอิทธิพลของระยะเวลาในการจาระงส์ไมโครเวฟ โดยให้ระยะเวลาในการกรานสารละลายและอุณหภูมิคงที่ คือ 30 นาทีและ 100 องศาเซลเซียส ตามลำดับ พบร่วมระยะเวลาในการจาระงส์ไมโครเวฟไม่มีผลต่อโครงสร้างของซิลิกา ศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ซิลิกาให้มีโครงสร้างแบบ cubic โดยให้ระยะเวลาในการกรานสารละลาย ระยะเวลาในการจาระงส์ไมโครเวฟ คือ 30 นาทีและ 60 นาที ตามลำดับ และทำการสังเคราะห์ที่อุณหภูมิต่าง ๆ คือ 40, 100, 120 และ 150 องศาเซลเซียส ตามลำดับ พบร่วมเฉพาะที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส จะได้โครงสร้างแบบ cubic เกิดขึ้น แต่ในการสังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุนโดยใช้ F127 แม่แบบ และใช้เทคนิคไมโครเวฟนี้ ควรใช้  $\text{Na}_2\text{SiO}_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$  เป็นแหล่งให้ซิลิกาแทน TEOS เนื่องจากโดยทั่วไปการเกิดปฏิกิริยาระหว่างสารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุกับซิลิกาจะเกิดผ่านปฏิกิริยา ( $\text{S}^0\text{H}^+)(\text{X}\text{I}^+)$  โดย  $\text{S}^0$  คือ บลีอกโคลอเจนอร์,  $\text{H}^+$  คือ ไออกอนของกรดในสารละลาย,  $\text{X}^-$  คือ ไออกอนของเกลือ และ  $\text{I}^+$  คือ ไออกอนของซิลิกา (positive silica oligomer) แต่  $\text{Na}_2\text{SiO}_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$  มีความเป็นประจุสูงกว่า TEOS ดังนั้น  $\text{Na}_2\text{SiO}_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$  จึงเป็นแหล่งให้ซิลิกาที่เหมาะสมสำหรับเทคนิคไมโครเวฟ

### Kim et al. (2004)

สังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุนโดยใช้ P123 ร่วมกับ F127 เป็นแม่แบบ โดยสังเคราะห์ภายใต้สภาวะที่เป็นกรด และใช้ TEOS เป็นสารตั้งต้น โดยในการสังเคราะห์จะให้ความร้อน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ทำการสังเคราะห์ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง สารละลายที่ได้นำมาทำไฮโดรเทอร์มัล ทรีทเม้นท์ (hydrothermal treatment) ที่อุณหภูมิ 333, 353, 373 หรือ 403 เคลวิน และเปลี่ยนแปลงเวลาจาก 1 ชั่วโมง ถึง 7 วัน แต่ยังไร์ก์ตามยังไม่มีการ

สังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุน โดยใช้ P123 ร่วมกับ F127 เป็นแม่แบบ และใช้เกลือในการสังเคราะห์เนื่องจากเกลือจะลดค่า cmc ทำให้พอลิเมอร์รวมตัวกันเกิดเป็นไนเชลล์ได้ดีขึ้น

Kleitz et al. (2004)

สังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุน โดยใช้ F127 เป็นแม่แบบและใช้บิวทานอล (butanol) เป็นสารลดแรงตึงผิวร่วม โดยเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนโดยไม่ลดลงบิวทานอล:F127 คือ 0:1 ,1:1 , 2:1 , 3:1 และ 4:1 ตามลำดับ พบว่าเมื่อใช้อัตราส่วนบิวทานอล:F127 ต่ำ โครงสร้างที่ได้จะแสดงลักษณะโครงสร้างแบบ cubic ชนิด Fm3m เมื่ออัตราส่วนบิวทานอล:F127 = 3:1 โครงสร้างจะเปลี่ยนจาก cubic ชนิด Fm3m เป็น cubic ชนิด Im3m แต่เมื่ออัตราส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 4:1 โครงสร้างจะเปลี่ยนเป็น 2-D hexagonal

Yu et al.(2004)

ศึกษาสภาวะในการสังเคราะห์ที่มีผลต่อโครงสร้างของซิลิกา เช่น อุณหภูมิ การกวน ความแรงของไอออน (ionic strength) ความเป็นกรดและอัตราส่วนของสารตั้งต้น พบร่องรอยที่สังเคราะห์โดยใช้ P123 เมื่อแม่แบบที่อุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส โดยใช้อัตราส่วนดังนี้ P123:KCl:2.0M HCl:H<sub>2</sub>O:TEOS = 0.02:1.5:6:166:1 ในสภาวะที่มีการกวนสารละลายตลอดเวลา จะได้โครงสร้างที่เป็นเส้นใย (fiber-like) แต่เมื่อทำการสังเคราะห์ในสภาวะคงที่โดยไม่มีการกวนสารละลาย โครงสร้างที่ได้จะเป็นแบบแท่ง (rod-like) ที่อัตราส่วนดังกล่าวดังกล่าวและสภาวะคงที่ได้ทำการสังเคราะห์ที่อุณหภูมิต่างๆดังนี้คือ 20, 30, 38 และ 40 องศาเซลเซียส พบร่องรอยที่เหมาะสมในการสังเคราะห์คืออุณหภูมิที่ไม่สูง โดยอยู่ระหว่าง 20-38 องศาเซลเซียส เนื่องจากที่อุณหภูมิสูงโครงสร้างที่ได้จะไม่เสถียร นอกจานี้ยังทำการสังเคราะห์ซิลิกาโดยใช้อัตราส่วน P123:KCl:2M HCl:TEOS = 2:2.2:60:4.2 โครงสร้างที่ได้จะเป็นแบบแท่ง แต่เมื่อเปลี่ยนอัตราส่วนโดยนำหนักของ silica:P123 = 4.2:2 เป็น 6.3:2 โครงสร้างจะเปลี่ยนจากแบบแท่งเป็นทรงกลม ที่อัตราส่วนเดียวกันศึกษาผลของการกวนเป็นกรดโดยเปลี่ยนความเข้มข้นของ 2M HCl เป็น 0.5M HCl พบร่องรอยที่ได้จะเป็นแบบแท่งที่มีลักษณะ โค้งเล็กน้อย และศึกษาผลของการกวนแรงไอออน โดยเปลี่ยนชนิดของเกลือจาก KCl เป็นเกลือชนิดอื่น เช่น Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> และ K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> พบร่องรอยที่ได้มีลักษณะตรงและยาวขึ้น ดังนั้นสรุปได้ว่าตัวแปรที่ทำให้เวลาการรวมตัว (induction time) ของไนเชลล์สั้นลง เช่น อุณหภูมิสูง, ความเข้มข้นของกรดสูง และความแรงของไอออนสูง จะส่งผลให้ซิลิกาที่ได้มีโครงสร้างตรงและยาวขึ้น จากผลดังกล่าวจึงศึกษาผลของการรวมตัวของไนเชลล์โดยใช้อัตราส่วน P123:KCl:2M HCl:H<sub>2</sub>O:TEOS = 0.02:1.5:6:166:1 ที่อุณหภูมิ 45, 38, 30, 20 องศา

เซลเซียส ที่เวลา 9, 15, 24 และ 35 นาที ตามลำดับ จากสภาวะดังกล่าวจะทำให้โครงสร้างเปลี่ยนจากแท่งตรงค่อนข้างกลมเป็น แหล่งโครงสร้างสุดท้ายที่ได้มีลักษณะกลม ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า สภาวะในการสังเคราะห์ เช่น อุณหภูมิ การกวน ความแรง ไออ้อน ความเป็นกรดและอัตราส่วนของสารตั้งต้น มีผลต่อโครงสร้างของซิลิกาที่สังเคราะห์ได้โดยใช้บล็อกโพลิเมอร์ชนิดไม่มีประจุ เป็นแม่แบบ

#### Fulvio et al. (2005)

สังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุนชนิด SBA-15 โดยใช้ P123 เป็นแม่แบบและใช้เหล็กหินที่มีรูพรุนชนิด SBA-15 ที่สังเคราะห์ได้จากสารตั้งต้นทั้ง 2 มีความเป็นระเบียนสูงและมีค่าพื้นที่ผิวไกล์เคลิงกัน แต่ค่าปริมาตรของรูพรุนที่ใช้ TEOS เป็นเหล็กหินที่ซิลิกาจะมีค่ามากกว่าใช้ sodium metasilicate เล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตามเมื่อใช้  $\text{Na}_2\text{SiO}_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$  จะมีปริมาตรรูขนาดไม่ใหญ่ และความหนาของผนังรูพรุน (pore wall) มากกว่า นอกจากนี้ได้ทำการเปลี่ยนแปลงเวลาในการสังเคราะห์ให้น้อยลงคือ จาก 24 ชั่วโมง เป็น 2 ชั่วโมง โดยพบว่าสุด SBA-15 ที่สังเคราะห์ได้ ยังคงมีโครงสร้างที่เป็นระเบียนสูงไม่แตกต่างจากการสังเคราะห์ที่ 24 ชั่วโมง

#### Kang et al. (2005)

สังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุนชนิด SBA-15 โดยใช้ P123 เป็นแม่แบบและใช้เหล็กหินที่มีรูพรุนชนิด TMOS, tetraethyl orthosilicate (TEOS), tetrapropyl orthosilicate (TPOS) และ tetrabutyl orthosilicate (TBOS) เพื่อศึกษาอิทธิพลของเหล็กหินที่มีผลต่อโครงสร้างของซิลิกาที่สังเคราะห์ได้ โดยเหล็กหินที่มีรูขนาด 4 ชั่วโมง ให้ซิลิกาที่มีรูพรุนขนาด 4 ชั่วโมง ซึ่งจะมีส่วน alkoxide ที่แตกต่างกันและใช้อัตราส่วนในการสังเคราะห์ คือ TMOS:0.017 P123:197.2 $\text{H}_2\text{O}$ :6.1 1.6M HCl และสำหรับ TEOS, TPOS และ TBOS ใช้อัตราส่วนเดียวกัน ตัวอย่างที่ใช้ TMOS เป็นเหล็กหินที่มีรูขนาด 4 ชั่วโมง ให้ซิลิกาเขียนแทนด้วย TM-SBA-15 สำหรับ TEOS, TPOS และ TBOS คือ TE-SBA-15, TP-SBA-15 และ TB-SBA-15 ตามลำดับ ผลการทดลองที่ได้จาก XRD, SEM, TEM พบว่า TM-SBA-15, TE-SBA-15 และ TP-SBA-15 มีโครงสร้างแบบ hexagonal ที่มีความเป็นระเบียนสูง แต่สำหรับ TB-SBA-15 จะมีโครงสร้างแบบตัวหนอง นอกจากนี้พบว่า TB-SBA-15 จะมีรูพรุนที่มีขนาดใหญ่กว่า TM-SBA-15, TE-SBA-15 และ TP-SBA-15 เนื่องจากในการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส ของน้ำ กับ TBOS ได้บิวทานอล เกิดขึ้น บิวทานอลที่เกิดขึ้นไม่มีขั้วจึงไม่รวมตัวกันแน่แต่จะไปแทรกอยู่ภายในไมเซลล์ ทำให้ TB-SBA-15 มีรูพรุนที่มีขนาดใหญ่กว่า TM-SBA-15, TE-SBA-15 และ TP-

SBA-15 ดังนั้น ชนิดของเหลวที่ใช้ในการเคลือบอย่างมากต่อโครงสร้างและขนาดพื้นที่ของชิลิกาที่สังเคราะห์ได้

#### 1.4 วัตถุประสงค์

1. สังเคราะห์ชิลิกาที่มีรูปแบบโดยใช้ CTAB,  $E_{45}B_{10}$ ,  $E_{18}B_{10}$ ,  $E_{33}B_{10}E_{33}$ ,  $E_{45}B_{14}E_{45}$ , F127 และ P123 เป็นแม่แบบ
2. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์ชิลิกาที่มีรูปแบบ เช่น วิธีการสังเคราะห์ อัตราส่วนโดยน้ำหนักของ TEOS:สารลดแรงตึงผิว อัตราส่วนของพอลิเมอร์สม ชนิดของเกลือและความเข้มข้นของกรด เป็นต้น
3. ศึกษาโครงสร้างของชิลิกาที่มีรูปแบบที่สังเคราะห์ได้โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง粒粒 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน เครื่องเลี้ยวเบนริงส์อีกซ์ เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวและขนาดพื้นที่ เช่น เทอร์โมกราฟิเมตริก่อนไอลเซอร์และเครื่องฟูเรียทารานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์